

平成 23 年度 検索エキスパート研修 [中級 (IPDL 編)] (第 2 回) 実施結果について (お知らせ)

平成 24 年 3 月 30 日
独立行政法人工業所有権情報・研修館

当館で実施いたしました平成23年度 検索エキスパート研修 [中級 (IPDL編)] (第2回)の結果について、以下の通りお知らせいたします。

1. 研修概要

- (1) 開催日時：平成 24 年 2 月 7 日 (火)～9 日 (木) (3 日間)
- (2) 開催場所：経済産業省別館
- (3) 受講者人数： 15 名
- (4) 受講証書交付人数： 15 名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	5 名	38.5%
有意義であった	7 名	53.8%
あまり有意義でなかった	1 名	7.7%
有意義でなかった	0 名	0%

(2) 研修生からのコメント

- ・受講者間のコミュニケーションができて良かった。
- ・グループでの議論は良いと思う。相互に理解が深まり、聞きたいことを自由に聞ける環境はフラクで良い。
- ・特許法の概要の講義では、先行技術調査に関連する部分を重点的に行うと、より理解がスムーズになると感じた。
- ・法規から演習まで一貫して行える研修はないので、継続して欲しい。
- ・効率のよい検索方法が学べた。

